Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 04-207047

(43) Date of publication of application: 29.07.1992

(51)Int.CI. H01L 21/66

G01R 1/073 G01R 31/26

(21)Application number: 02-339802 (71)Applicant: TOKYO ELECTRON YAMANASHI KK

(22)Date of filing: 30.11.1990 (72)Inventor: TAKAO ITARU

(54) INSPECTION APPARATUS

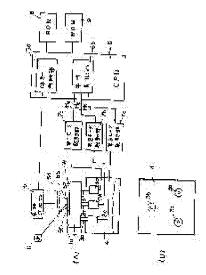
(57)Abstract:

PURPOSE: To impress an accurate test signal by a method wherein the needle point of a probing card is brought into pressure contact with a chip, the degree of an inclination between the needle point of the probing card and the chip is judged on the basis of the size of a formed trace and the needle of the probing card is made parallel with the chip.

CONSTITUTION: A silicon wafer W is placed on a specimen stand 1; the specimen stand 1 is moved to the upper part and overdriven; the needle point of a needle 55 is brought into pressure contact with a pad 52 at a chip 51. Then, large and small traces are formed; they are read out as trace data by means of a trace readout part 5; they are sent to an inclination judgment part 6a.

Then, it is judged on the basis of the trace data that a probing card 54 and the chip 51 are in an inclined state. A parallelism control

part 6b performs a computation in order to make the probing card 54 and the chip 51 parallel; parallelism control signals Ha to Hc are sent out to individual servomotors 3a to 3c; the motors are turned in the forward and reverse directions; the specimen stage 1 is inclined and controlled; the probing card 54 and the chip 51 are set to a mutually parallel state.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

Searching PAJ Page 2 of 2

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎公開特許公報(A) 平4-207047

Slnt. Cl. 3	識別記号	庁内整理番号	❸公開	平成 4 年(1992) 7 月29日
H 01 L 21/66 G 01 R 1/073 31/26	B E J	7013-4M 9016-2 G 8411-2 G 審査請求	未請求 讃	育求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称 検査装置

②特 頤 平2-339802

②出 類 平2(1990)11月30日

至 山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1 東京エレクトロ

ン山梨株式会社内

の出 顋 人 東京エレクトロン山梨

山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1

株式会社

四代 理 人 弁理士 中本 菊彦

明起書

1、発明の名称

2. 特許請求の範囲

被検体を支持する支持台と、

この支持台上に設けられた、被検体およびプロープ針列カードとの平行度を検出する平行度検出 手段と、

この平行度検出手段の検出結果に基づき前記被 検体およびプローブ針列カードとを相対的に移動 させて平行ならしめる平行制御郎と、

この平行制御郎により平行制御させた後、上記 被検体の検査を行う手段と、

を備えたことを特徴とする検査装置。

3. 発明の詳細な説明

【選集上の利用分野】

本発明は、検査装置に関する。

【従来の技術】

シリコンウェーハ上の構成要素であるチャプに形成される微細回路が、投計仕様通りに構発生器、
でいるか否かを検査する場合には、信号発生器、
変形解析装置等からなる回路試験器が使用される。
この場合、チャプに形成されたパッドにプロービ
ングカード(簡品名)の針先を圧接し、前に回路
試験器から前に針先とパッドを介して前に後細回路に試験信号を印加して当該チップの回路形成の合否を制定している。

一方、最近の半導体のVLSI化に伴いチャップが大型化し、例えば、第3図に示すように、分分コンウェーハW上に、従来のチップCを3種が作るとした大きさの長方形の大型のチップ51が作示は、ボンディングワイヤ(図示せず)を表するための多数のパッド52が形成されては、まちのおチップ51の合否を検査する場合には料合を記れたチップ51のパッド52の被置されたチップ51のパッド52の被置とに、単して、平坦な上面を有する試料台を表面上に載置されたチップ51のパッド52の被置

にプローゼングカード 5 4 の針 5 5 の針先を圧慢 し、図示しない回路試験器から試験信号をチップ 5 1 に印加することにより、当該チップ 5 1 の回 路構成が設計仕機通りになされているか否かを検 乗している。また、第 4 図から明らかなように、 それぞれのパッド 5 2 にはそれぞれの針 5 5 の針 先が圧接されている。

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、例えば、第6回に示すように、チャプ51とプロービングカード54の針先とが互いに不平行状態にあるため、左側の針先と右側の針先とでは、パッド52に対する圧接力のパランスが不一致となる。この不一致状態において前に回路試験器から試験信号をチャプ51に印加すると、均一な信号印加がなされず、チャプ51の回路形成の合答が誤って判定されるおもの。

本発明は、前記問題点を解決するためになされたものであり、チップ(被検体)とプロービングカードとが平行となる検索装置を提供することを目的とする。

プロービングカードに対して被検面が傾斜していることになる。かかる底体の大小に基づき、プロービングカードと被検面の傾斜度合を傾斜側部が対し、この判断データに基づけ代表を行制をおいると、この演算結果に基づいて対したが、この演算結果に基づいて対象の方面とプロービングカードと被検面とが平行によって対象のように対象のように対象のように対象のように対象のは対象に正確な信号が印加される。

以下、本発明を具体化した実施例を第1図および第2図を参照して説明する。なお、第3図~第5図で説明した部分には同一符号を付し、賃貸記載を省略する。

第1回 (A) に半導体検査装置の実施例を説明 するためのブロック図を示す。

第1図 (A) に示すように、 X 、 Y 、 Z 、 θ 方 · 向に移動する支持台である試料台1上には被検体 である、例えばシリコンウェーハ W が載置され、

【課題を解決するための手段】

【作用】

このシリコンウェーハWには多数値の方形状のチ ップ51が形成されている(第3回参照)。試料 台1は台座4上に配置され、第1図(B)に示す ように、台座4内には正三角形の頂角上にサーボ モータ3a~3cが配置されている。サーポモー タ3a~3cの出力触3d~31の回転駆動によ りは料台1の載置面1aは、全方向に模料調整可 能になっている。シリコンウェーハWの上方には 因示しない上下駆動手段により駆動されるプロー プであるプロービングカード54が配置されてい る。プロービングカード54は、上記チップ51 の電極パターン針先が配列された各針55の針先 が、シリコンウェーハWのチップ51の各パッド 52にウェハWが上下動することにより圧接され るようになっている。このプロービングガード 5.4 は前記圧接の終了後、図示の状態から例えば 上方に上げられた後、右方に追避される。シリコ ンウェーハWの上方には提復装置、例えばCCD カメラ等からなる平行度検出手段である底跡銃取 り怒ろが配設され、ランプ11から発せられる光

がパッド 5 2 により反射され、この反射光に基づき前に圧接によりパッド 5 2 上に形成された護隊をパターン情報として読み取る。

次に動作を説明する。

試料台1の予め定められた位置に位置決めされ

たシリコンウェーハWを載置した状態で、図示し ない上下駆動手段によりプループカード54は下 方の予め定められた位置に駆動され、試料台1を 上方に移動させオーパドライブをかけ、針55の 針先をチップ51のパッド52に圧使する。今、 前記圧接により、ウェハwの選択された1つのチ ップ31のパッド上には、第2回に示すように、 大小の農跡が形成されたと仮定する。即ち、チッ プラ1の左辺側のパッド52a、32g、52h、 5 2 l 上には、大きな底跡 A ₁ ~ A ₄ が形成され、 右方にいくにつれ度跡はB, ~F, 、B, ~F, の如く小さくなる。これらの痕跡から、プロービ ングカード54とチップ51とは不平行状態にな っている。即ち、前記第6図に示した如く、プロ ーピングカード54とチップ51とは左方が近付 いていて、右方が離れていると判断される。これ をパターン思緻技術により判別する。以上に説明 した状態は、ランプ11から発せられた光のパッ ド52による反射光として底跡洗取り配5により 度はデータとして説み取られる。前記読み取られ

た信味データは傾斜判断部6aに送られると、傾 料料断部 6 a は痕跡データに基づきプロービング カード54とチップ51とが第6図に示した傾斜。 状態になっていると対断する。平行制御怒8りは、 この判断データに基づきプロービングカード54 とチップ51を平行にさせるための演算を行い、 相対的に移動、例えばウェハΨの平行度を調整す る。この演算結果を平行制御信号は、~日、とし て各モータ駆動部Ta~Tcを介して各サーポモ ータ3a~3cに送出する。サーポモータ3a~ 3 c は平行制毎信号H^~H。に応じてそれぞれ 正逆回転され、試料台上が模料制御されてプロー ピングカード54とチップ51とは互いに平行状 態にされる。この平行状態において、図示しない 回路試験器により所定の試験信号が印加され、チ ップの回路構成が設計仕様通りに形成されている か事かの判断がされる。

なお、本実施例では平行皮検出手段としてプロービングカードの針先によるチップのパッド上への皮跡を検出していたが、例えば、試料台の左右

に題音波センサを設けておき、このセンサから超音波をシリコンウェーハに向けて発して反射させることにより、試料台とシリコンウェーハとの距離を測定し、所定の演算をして平行度を求めてもよい。

【発明の効果】

以上は述したことから明らなように、本発明によれば、例えば、プローピングカードの針先をチップに圧接することにより形成される仮跡の大小に基づいてプローピングカードの針先とチップとを平行にせし、この判断結果に応じてプローピングカードの針とチップとを平行にせることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(A)、(B)は本発明の実施例のプロック図および要似乎面図、

第2図はチップの痕跡の大小を示す平面図、

第3回はシリコンウェーハと大型チップを示す 平面図、

第4図は上記大型チップの拡大図、

第 5 樹は従来の大型チャプにプロービングカー ドの針の針先を圧接した図、

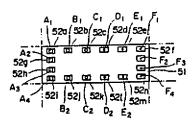
第6回は従来の大型チップとプロービングカー ドの不具合を示す側面図である。

符号毁明

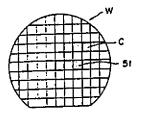
 \mathbf{j}^{*}

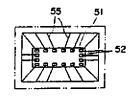
- (1) … 試料台…
- (3 a) ~ (3 c) ... サーポモータ
- (5) … 底跡読取り郎(平行度検出手段)
- (6) ... C P U
- (6a) ·-- 矮料判断部
- (51) … シリコンウェーハのチャブ (被後体)

- (W) …シリコンウェーハ



第 2 図





第3図

第 4 図

